

关于批准对挠力河毛葱
实施地理标志产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，我局组织了对挠力河毛葱地理标志产品保护申请的审查。经审查合格，现批准自即日起对挠力河毛葱实施地理标志产品保护。

一、保护范围

挠力河毛葱地理标志产品保护范围以黑龙江省宝清县人民政府《关于申报宝清红小豆宝清大白板南瓜籽挠力河毛葱原产地产品保护范围的函》（宝政函[2004]4号）提出的范围为准，为黑龙江省宝清县现辖行政区域。

二、质量技术要求

(一) 种源。

1. 品种选择：选用优质高产、抗病、抗逆性强、适应性广、商品性好的品种。

2. 种栽要求：应选用横切面直径 1.5 cm 至 2.0 cm 健康茁壮，无病害及机械伤的葱头做种栽，提倡用 3.0 cm 的葱头作种栽。

3. 种栽处理：50% 多菌灵 200 倍液均匀喷洒鳞茎，晾干后栽种。

(二) 生产技术要求。

1. 土壤条件：

(1) 选茬：忌重茬，实行 3 年以上轮作。

(2) 耕地要求：地势平坦、土质疏松、灌水方便、富含有机质、保水、保肥能力强的中性土壤。忌盐碱地、重粘土地和低洼涝地。无豆磺隆、普施特、阿特拉津等除草剂残留。

(3) 整地要求：耕层深松 20 cm，整平耙细，亩施优质腐熟农家肥 1 吨或比例为 1:1:1.5（总养分含量 45% 至 50%）的氮磷钾复合肥 20 至 30 公斤作底肥，施入 10 cm 土层内。

2. 栽培方式：

根据当地种植习惯栽种。采用垄栽，垄间距 65 cm，垄上栽两行，株行距 8×15 cm。畦作，120×90 cm 株行距为 8×15 cm 或 10×15 cm。深度以不没过磷茎尾端为宜，每亩保苗 4.2 至 4.5 万株。

栽期：结合当地气候条件和品种的特性具体确定，宜在土壤化冻深至 5 cm 至 7 cm 时栽种。

3. 施肥：

毛葱根系分布浅，吸收能力弱，须在生育期间内分批适量施肥。底肥量应占总肥量的 60% 以上。一般中等肥力地块，每 667 平方米施入二铵 15 公斤，施肥一般在苗期和鳞茎生长盛期分两次进行。苗叶期为保证地上部分功能叶生长的需要，每 667 平方米施入硫酸铵 10 kg。鳞茎生长期，每 667 平方米应施入比例为 1:1:1 至 1.5 的氮磷钾复混肥（总养分含量在 45 至 50%）15 公斤。根据需要，还可喷施磷酸二氢钾或叶面微量元素肥料。施肥在收获前 10 天结束。

4. 田间管理：

中耕除草：当葱苗 5 cm 至 8 cm 时进行第 1 次除草；20 cm 至 25 cm 时进行第 2 次除草。中耕结合除草进行，一般进行 2 次。

浇水排涝：毛葱属弦根系，根系浅而不发达，吸肥吸水能力弱，对土壤水分要求严格，喜湿怕旱，应结合墒情及时浇水。

毛葱出苗前如旱情较重，应根据墒情适时浇水，浇水量不宜过大。进入发叶盛期后，应适当增加灌水，以使土壤始终保持湿润状态。收获前 7 至 8 天停止灌水。

5. 病虫害防治：

农业防治：选用抗(耐)病优良品种；合理布局，实行轮作倒茬；培育无病虫害鳞茎作种栽。

药剂使用原则：禁止使用国家明令禁止的高毒、剧毒、高残留的农药及其混配农药品种。使用药剂防治时，应按 GB4285 和 GB8321（所有部分）的规定执行。应以防为主，早期治疗。

6. 收获：

起葱：生长至葱叶 80% 枯萎倒秧、鳞茎外层鳞片干时应及时获。收获时，用剪刀将毛葱上部的管形丛生葱叶剪掉，葱头留 2.0 cm 左右的叶茎，便于葱头透气跑浆。

晾晒：剪叶后要及时入棚架晾干，厚度 40 cm 为宜。棚架内保持荫凉、透风；严禁暴晒、雨淋，以防止霉变腐烂。

整理：充分干燥至剩 2 至 3 层革质外皮后，即可进行筛选和分等。

保管：贮存于荫凉干燥处。休眠期一般为 3 个月。休眠期后越冬保管温度宜在 0 至 -10°C，最低温度不得低于 -20°C。解冻要随季节气温升高自然缓冻，避免骤然升温引起腐烂。

(三) 加工。

起葱→晾晒→整理→分级→检验→计量→包装→入库→贮存。

(四) 质量特色。

1. 感官特征：同一品种或相似品种，大小基本一致，保存完好且无明显缺陷（包括机械伤、腐烂、发芽和冻害

等)。

2. 等级指标:

品质要求: 具有统一品种的特征, 鳞茎形态良好或尚好, 色泽正常、表面光滑、有很高或一定的整齐度、整修良好、无机械伤、无病虫害、无鳞芽、干燥、无软腐及泥土, 单个直径 1.5 cm 至 3.5 cm。

限度: 每批样品不合格率不超过 5% 至 10%。其中一等品发芽者、软腐者不得检出。

三、专用标志使用

挠力河毛葱地理标志产品保护范围内的生产者, 可向黑龙江省宝清县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请, 由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起, 各地质检部门开始对挠力河毛葱实施地理标志产品保护措施。

特此公告。

二〇〇六年十二月二十八日